科学研究費助成事業

研究成果報告書



平成 26 年 6月17日現在

機関番号: 1 2 1 0 1
研究種目: 挑戦的萌芽研究
研究期間: 2012 ~ 2013
課題番号: 2 4 6 5 6 0 9 4
研究課題名(和文)複雑形状管内の非接触駆動研磨除染方式の考案と装置の開発に関する研究
研究課題名(英文)Feasibility study on in-tube decontamination system driven by non-contact acoustic I evitation
研究代表者
周 立波(Zhou, Libo)
茨城大学・工学部・教授
研究者番号:90235705
交付決定額(研究期間全体):(直接経費) 3,100,000 円 、(間接経費) 930,000 円

研究成果の概要(和文): 微粒子あるいは気泡が音波の定在波のノードの位置に捕捉される現象は,音響浮揚(Acous tic Levitation)として,以前から広く知られている.音波をエネルギ源に物質の浮揚,移動が非接触で可能で,化学やバイオの分野において音響浮揚技術の応用が広がりつつある. 本研究では,この音響浮揚技術を用いて,非接触で粒状除染剤を駆動し,制御可能な運動を与えて,原発の配管内面のようなアクセスが極めて困難な箇所のクリーニングや除染を行なうと同時に,除染後の汚染物質分別・分級を行う方

法の考案と装置の開発を目指している.

研究成果の概要(英文): Phenomenon that bubbles or particles are trapped at the position of the node of the standing wave of sound is widely known as acoustic levitation. As objects are possible to be levitat ed and moved with non-contact by the sound power, therefore, this acoustic levitation technique has a huge potential in applications for semiconductor, aerospace and biology industries. This research project is a feasibility study on design and development of an in-tube decontamination and classification system, and to explore the possibility to drive and classify fine particles with non-conta

ct by the sound power only.

研究分野:工学

科研費の分科・細目:機械工学・生産工学・加工学

キーワード: 音響浮揚 定在波 ツイン振動子 多重反射 砥粒加工 除染・洗浄 分級

1. 研究開始当初の背景

粒子あるいは気泡が音波の定在波のノード の位置に捕捉される現象は、以前から広く知 られている.近年、その現象を利用した音響 浮揚(Acoustic Levitation)技術が開発されつつ ある.これまでは、主に航空工学の分野で研 究、開発及び応用に注力されてきたが、生産 技術分野ではその応用は非接触型リニアガイ ドなど極めて限定的である.その主な原因は、 1)物体浮揚に必要な出力及び 2)浮揚物体の安 定性などの問題がいまだ未解決であることに ある.

一方、福島第一原発の事故以来、配管内の 放射線物質の除染・分別が急務になっている. 従来の方式は,除染剤の相対運動を与えるた め機械式の回転運動や直線運動機構が不可欠 で、複雑の配管には対応できない、ゼオライ トなどの除染粒子(砥粒)の比重が低く比較的 低出力でも浮揚しやすく、加えて研磨除染で は砥粒と工作物間に相対運動が必要となるこ とから, 浮揚の不安定性は, 砥粒加工に必要 な浮揚+振動+転動といった、砥粒の運動を 得るには好都合と考えられる. 音響浮揚技術 を砥粒加工に応用できれば、これまでの砥粒 加工に不可欠であった回転運動や直線運動機 構が不要になり、複雑な原発配管の内面など アクセスが極めて困難な箇所の除染及び除染 後の汚染物質の分級・分別が可能になる.

2. 研究の目的

本研究は,音響浮揚(Acoustic Levitation)の原 理に基づいて,音波により非接触で粒状除染 剤を駆動し,制御可能な運動を与えて複雑形 状の管内の研磨除染,分級・分別を行なう方 法の考案及び装置の開発を目指す.

研究の方法

具体的な研究手法については,時間列で次 のように示す.

- [1] 音響浮揚原理に基づく音波駆動型研磨除 染装置の設計及び開発.
- [2] 除染粒子を実装した浮揚実験と砥粒運動 の制御と計測
- [3] 汚染粒子の分級・分別及び研磨除染加工 への応用とその評価

4. 研究成果

本研究は,音響浮揚に必要な定在波の生成 条件及び浮揚力の理論構築からスタートする. 気体や液体を音響媒質とする音場に置かれた 物体の表面には,音波が周期的正・負の圧力 が働く.したがって線形近似では,この音響 放射圧はゼロとなるが,非線形の効果を考慮 に入れた場合,時間平均はゼロでない圧力が 生じる.音響浮揚はこの非線形効果を利用し ている.図1に示す放射板一反射板からなる 音響場における平面波,反射波とその合成波 を考える.放射板から出た平面波の進行方向 を z軸とすると,速度ポテンシャル $\phi(t,z)$ は 次の波動方程式を満たす.



図1 音響浮揚の原理

$$\frac{\partial \phi}{\partial z^2} = \frac{1}{c^2} \frac{\partial \phi}{\partial t^2} \tag{1}$$

ただし, c は音速, t は時間である.式(1)の 解は次式になる.

$$\phi(t,z) = Ae^{i(\omega t - kz)} \tag{2}$$

ここで、Aは積分定数で、境界条件によって決 定されるものである. $\omega(\omega = ck)$ は音波の角振 動数で、k ($k = 2\pi/\lambda$) は波数である. 進行方 向に放射板(音源)から距離 l の所に硬い壁面 がある場合、反射波は、入射はより位相差が $\varphi = \pi$ だけずれて、zの負方向に進行する平面 波であるので、次式に表わされる.

$$\phi_{re}(t,z) = -Ae^{i(\omega t - 2kl + kz)} \tag{3}$$

したがって、その合成波は、次式になる.

 $\phi(t,l) = A \left(e^{i(\omega t - kz)} - e^{i(\omega t - 2kl + kz)} \right)$ (4)

オイラーの式および三角関数を使って、(4) 式を整理する,次式になる.

$$\phi(t,z) = 2A\sin k(z-l)e^{i(\omega t-kl-\frac{\omega}{2})}$$
(5)

(5) 式より,合成波は,入射波及び反射波 と同じ周波数で振動していること,その振幅 が放射板からの距離 z に依存していることが わかる.定在波が形成される場合,放射板と 反射板の境界条件として,時間 t に依存せず, z = 0, z = l の時, $\phi(t, 0) \equiv 0, \phi(t, l) \equiv 0$ であ るため,(5)式中の振幅に関する部分が, sin k(z - l) = 0になる.したがって,放射板と 反射板の距離 l が, $kl = m\pi$ のとき,つまり,

$$l = \frac{m\pi}{k} = m\frac{\lambda}{2} \quad (m: \texttt{\texttt{h}} \texttt{\texttt{\texttt{m}}} \texttt{\texttt{\texttt{m}}}) \tag{6}$$

を満たすとき、その間の音場が定在波になる. その時の速度ポテンシャル ϕ_{st} は、(5)式により、

$$\phi_{st}(t,z) = \pm 2A \sin kz \cdot e^{i(\omega t - \frac{\pi}{2})}$$
(7)

に書き換えることができる.

速度ポテンシャル ϕ_{st} から、粒子速度 v、音 圧 Δp を求めると、

$$v(t,z) = -\frac{\partial \phi_{st}}{\partial z} = \mp 2Ak\cos kz \cdot e^{i(\omega t - \frac{\pi}{2})}$$
(8)

$$\Delta p(t,z) = \rho_0 \frac{\partial \phi_{st}}{\partial t} = \pm 2A\rho_0 \omega \sin kz e^{i(\omega t - \frac{\pi}{2})}(9)$$

のように表される.そこから粒子速度の実効 値 v_{rms}と音圧の実効値Δprmsを計算すると,

$$v_{rms}(z) = \frac{1}{\sqrt{2}} v_0 \cos kz \tag{10}$$

$$\Delta p_{rms}(z) = \frac{1}{\sqrt{2}} \rho_0 c v_0 \sin kz \tag{11}$$

と求まる.ただし $v_0 = 2Ak$, ρ_0 は空気の密度である.

次に,浮揚力の導出について,Gor'kovは, 時間ポテンシャルを次式のように提案している.

$$U = 2\pi r^3 \left(\frac{\Delta p_{rms}^2}{3\rho_0^2 c^2} - \frac{v_{rms}^2}{2} \right)$$
(12)

図 2 には、無次元化した vrms と音圧の実効 値Δp_{rms}を示す.(12)式の右辺の第1項は,面 圧力Δprmsの差によって生じる浮力で,第2項 は速度の差 vms によるベルヌーイの負圧(揚 力) である. 圧力Δpmsはノード位置で反転 (上 部では "+/下向き" の圧力, 下部では "—/ 上向き"の圧力)分布している.いま半径 rの 物体を定在波のノードに置いた場合、上向き の圧力と下向きの圧力が相殺して、浮力がゼ ロになる.物体がノードより下に位置すると, 上向きの圧力およびそれを受ける面積が大き くなるため、合力として上向きの浮力が働く. 一方,速度 v_{rms}がノード位置において最大で, ノードを軸に対称分布している. そのためノ ードの位置においては、物体の揚力がゼロに なるが、ノードより下に位置した場合には、 物体上部の速度が下部の速度より速いため, 物体が上向きの揚力を受けることになる.

(10),(11)式で求めた粒子速度の実効値
 *v_{rms}*と音圧の実効値Δ*p_{rms}*を(12)に代入すると
 時間ポテンシャル Uは,

$$U = 2\pi r^3 \rho_0 \left(\frac{1}{6} v_0^2 \sin^2 kz - \frac{1}{4} v_0^2 \cos^2 kz\right)$$
(13)

と求められる. 浮揚粒子が受ける力 F は, F = -∇Uにより求められるから,

$$F(z) = \frac{5}{6}\pi r^3 \rho_0 v_0^2 k \cdot \sin 2kz \tag{14}$$

あるいは, 音圧を用いて浮揚力を表すと,

$$F(z) = \frac{5}{6} \frac{\pi}{c^2 \rho_0} r^3 \Delta p_0^2 k \cdot \sin 2kz \qquad (15)$$

になる. (14)式より, 浮揚力F(z) は z 軸方向



図4 試作した単振動子音響浮揚装置

に音波の半波長の周期で変動している. この 最大浮揚力 $F_{max}(z)$ が浮揚物体の重さ ($4\pi r^3 \rho_1 g/3$)より大きければ,音波により物 体を浮揚させることができる. つまり,下記 (16)式の条件式を満たす音響パワー(振幅 と周波数)を与えられる場合,密度 ρ_1 の物体が ノードより下の位置で浮揚することになる.

$$v_0^2 \omega \ge \frac{8}{5\pi} \frac{\rho_1}{\rho_0} cg \tag{16}$$

図3は、異なる密度の物体について、(16) 式に従って算出した浮揚の境界条件(放射板 の周波数および粒子速度)である.それぞれ の物体を浮揚させるには、対応する境界線の 上方にある粒子速度および周波数を与える必 要がある.つまり放射板に適切なパワーを設 定すれば、異なる物質(密度 ρ_1)の分別が可能 になる.従来の重さによる方法と異なり、(16) 式には浮揚物体の大きさ(半径 r)が含まれて おらず、物質の比重のみに依存することが特 筆すべきである.

図4には、検証実験用に試作した装置を示 す. 放射板にツイータ (Fostex 社製), 反射板 にアルミ板を使用した.これらの間に長さ 85[mm]のポリエステル管を設置し管内で定 在音波を生成した. 制御用 PC から振幅およ び周波数の指令を受け、ファンクションジェ ネレータより生成したサイン波形を、アンプ により増幅した後に放射板に送る仕組みにな っている.図5には、径 \$3[mm]のポリスエチ $\nu \sim (\rho_1 = 0.04 \text{g/cm}^3)$ の浮揚実験の一例を示す. このように、ポリスエチレンが各ノードより 少し下の位置で浮揚していることが確認でき る.図6には、周波数を変えて浮揚位置を制 御するスキームを示している. path (a)は周波 数によるノード位置を,また path (b)は浮揚す るノードナンバーを変えることにより、定在 波音響場において音波の進行方向に任意の位 置で物体を浮揚させることができた.

図7には平均粒径 ϕ 50[μ m]のAl₂O₃研磨微粒 子(ρ_1 =3.95g/cm³),また図8には半径が0.1~ 1.5mmのガラスビーズ(ρ_1 =2.5g/cm³)をの浮 揚実験の様子を示す.このように浮揚物体の 半径が大きく異なるにもかかわらず,比重が 同じ同一物質であれば,すべて同一振動条件 で浮揚することができ,これまでの定在波成 立条件および浮揚条件に関する理論解析が妥 当であることが裏付けられた.

一方,浮揚条件の理論計算値と実験値を比 較したところ,図9に示すように両者に誤差 がある.この誤差は浮揚物体の密度が大きく なるに従って,大きくなっている.これは主 に,音波が伝播や反射時のエネルギロスによ るものと考えられる.図10には,定在波生成 条件下での放射波,反射波及び合成波を示し ている.(a)のような減衰の無い場合(β=0.5) は,前述理論解析通り定在波が正しく生成さ れている.それに対して反射率β=0.5に低下す ると,(b)に示すように定在波が正しく形成 されていないことがわかる.

そこで,反射板の代わりに放射板と同じ振 動子を設置し同期発振した場合の音響場の様 子を図 10 (c) に示す. このようにツイン振動 子の場合,たとえ減衰 ($\beta < 1$) があっても,定 在波が正しく形成され, またその時の振幅は, 1/1 – βに増幅されていることがわかる. 図 11 には、このシミュレーションの結果の基づい て新しく設計、開発したツイン振動子音響浮 揚装置を示す.ツイン振動子装置は,上下対 向に設置した一対の振動子からなっている. 振動子には PZT を使用した. PZT は共振周波 数(23±2kHz)を使用することで小さな電力 で大きな振幅を得ることができる.また,PZT の駆動する周波数帯域は非常に高いため、音 波の直進性が優れていることに加えて、ホー ンを用いることでさらに出力の指向性を高め ている.2 つの振動子を同期しながら位相を 変えられるように工夫した.前述の周波数を 用いた浮揚位置制御では、浮揚可能な位置は 音圧ノードに依存するが、新たに開発したツ イン振動子装置は、位相制御により、浮揚位



図5 浮揚実験と位置制御様子



図6 浮揚粒子位置制御のスキーム



図7 除染研磨粒子の浮揚実験



図8異なる大きさガラスビーズの浮揚実験



図9 浮揚条件の理論値と実験値の比較



図 11 開発したツイン振動子音響浮揚装

置が無断可変できるようにした.

図 12 は、単振動子とツイン振動子システム における粒子速度についての実測結果である. この時の周波数は 23kHz で、振動子間距離は 40mm である.単振動子と比べて、ツイン振動 子は減衰の影響が少なく、また良質な定在波 が生成されていることが分かる.また、図 13 は、単振動子とツイン振動子システムの音圧 を比較した結果である.粒子速度の結果と同 じように、単振動子と比べて、ツイン振動子 は減衰が少なく、音圧が約 2 倍に高くなって いることがわかる.さらに、この装置を水平 配置した場合も、鉛直配置ほとんど変わらな い特性を確認した.

図 14 は、ツイン振動子システムにおける振



動子間の距離と位相の関係を表したグラフで ある.縦軸に位相差で、横軸に振動子間の距 離を置くと、振動子間の距離が半波長の偶数 倍の距離では位相差0°の時、振動子間の距離 が半波長の奇数倍の距離で位相差180°の時に 音圧が大きくなり、このような条件が前述の 理論解析結果と一致している.

最後に応用例として,水平配置したツイン 振動子音響浮揚装置による分級・分別に関す る研究を報告する.

装置を水平に設置した場合,浮揚力が水平 方向に作用することになる.また,ストーク スの式より,空気中を移動するときの抵抗力 は, $F_r = 6\pi\eta r z'(t)$ で与えられる.ここで, η は空気の粘性抵抗,z'は水平方向における 物体の移動速度である.ニュートンの運動 方程式より,

 $mz''(t) - \frac{5}{6}\pi\rho_0 r^3 ksin[2kz(t)] + 6\pi\eta rz'(t) = 0$ (17)

となる. Verlet 法を用いて, この微分方程式を 解いてz(t)を求める. 一方, 鉛直方向(Y 軸)で は, $y(t) = v_y t$ で表す定速運動とする. したが って,時間 t における位置座標(z, y)をプロッ トすれば,物体が定速で定在波音響場を横切



った時に,浮揚力の影響を受けた物体の移動 軌跡が分かる.

音圧,周波数,物体密度,物体半径,初期位 置,定速度の6つのパラメータを変化させて 音場中における粒子の移動軌跡を調べた.図 15には粒子比重,図16には粒子サイズの影響を示す.粒子サイズの影響に比較して,粒 子比重の影響が大きく,これを利用した物質 の連続分級分別が可能であることを示唆して いる.

図 17 には、上部の Injector から自由落下した SiO₂研磨粒子 (ρ_1 =2.2g/cm³) が音響場を通 過した時の運動軌跡である.振動子の Poweroff のときは鉛直方向に落下しているが、 Power-on になると、音圧ノードに引っ張られ ている様子がわかる.この方法利用して鉄粉 (ρ_1 =7.8g/cm³) と SiO₂粒子 (ρ_1 =2.2g/cm³) の 分別・分級結果を図 18 に示す.この結果は、 本研究で開発したツイン振動子音響浮揚装置 は汚染物質の分別・分級に応用できることを 示唆している.

5. 主な発表論文等

〔雑誌論文〕(計 3件)

- ① Tomohiro Inada, <u>Libo Zhou</u>, <u>Jun Shimizu</u>, <u>Hirotaka Ojima</u> and Takuya Ito: Development of non-contact classifying systems by use of acoustic levitation, *Advanced Materials Research*, 査読有, (掲載決定).
- ② Tomohiro Inada, <u>Libo Zhou</u>, <u>Hirotaka Ojima</u> and <u>Jun Shimizu</u>: Development of Finishing System using Acoustically Levitated Abrasive, *Int. J. of Automation Technology*, 査読有, Vol.7, 6(2013), 671-677.
- ③ Tomohiro Inada, <u>Hirotaka Ojima</u>, <u>Libo Zhou</u>: Development of Novel Polishing System by



図18 分別·分級結果

Use of Acoustic trap, Key Engineering Materials, 査読有, Vol. 615, (2012), 326-331.

〔学会発表〕(計 3件)

- ①稲田智広,周立波,尾嶌裕隆,小貫哲平: 音響浮揚の保持力の向上に関する研究,日本機械学会第21回茨城講演会論文集,茨城 大学,2013年9月6日,181-182.
- ②伊藤拓哉,稲田智広,牛腸広人,<u>周立波</u>, <u>清水淳</u>,小<u>貫哲平</u>,尾<u>嶌裕隆</u>:定在音場に おける微粒子分級の一考案,日本機械学会 第9回生産加工・工作機械分門講演会論文 集,秋田県立大学,2012年10月26日,265-266.
- ③牛腸広人,伊藤拓哉,稲田智広,周立波, <u>清水淳</u>,小貫哲平,尾嶌裕隆:音響浮揚を 用いた微粒子分級法に関する研究,日本機 械学会第20回茨城講演会論文集,茨城大学, 2012年8月24日,11-114.

6. 研究組織

(1)研究代表者
周 立波(ZHOU LIBO)
茨城大学・工学部・教授
研究者番号:90235705
(2)研究分担者
清水 淳(SHIMIZU JUN)
茨城大学・工学部・教授
研究者番号:40292479
小貫 哲平(Onuki Teppei)
茨城大学・工学部・准教授
研究者番号:70400447
尾嶌 裕隆(OJIMA HIROTAKA)
茨城大学・工学部・講師
研究者番号:90375361